

Universitat Miguel Hernández d'Elx

Extracte de la Resolució de 15 de maig de 2019, del rector, per la qual s'aprova la convocatòria de la X Beca Mordida de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
[2019/5852]

BDNS (identif.): 459538.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se'n publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

<http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans>

Primer. Beneficiaris

Estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, de forma individual o col·lectiva, amb qualsevol nacionalitat, sense límit d'edat, i que hagen cursat qualsevol assignatura de gravat de la Facultat de Belles Arts d'Altea. En cas de presentar-se com a col·lectiu, hi hauran de designar un/a representant.

Segon. Objecte

L'objecte de la present convocatòria que regula aquestes bases, fruit de la col·laboració entre la Fundació Centro Internacional de la Estampa Contemporànea (CIEC), la Facultat de BBAA d'Altea (UMH) i el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, és atorgar dues beques de producció d'obra gràfica a estudiants per a donar suport a la seua formació acadèmica i potenciar la seua producció artística.

Tercer. Bases reguladores

http://registro.umh.es/files/2019/05/RE_2019_001_9559.pdf

Quart. Quantia

2 borses de viatge de 500 €, una per cadascuna de les persones beneficiàries de la beca.

La Fundació CIEC atorgarà dues beques de matrícula (cobertura del 80 % del total de la matrícula del curs) Per a dos mesos en el Programa de Formació de la Fundació CIEC, una per cadascuna de les persones beneficiàries de la beca.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV) i es tancarà el 21 de juny de 2019.

Elx, 15 de maig de 2019.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

Universidad Miguel Hernández de Elche

Extracto de la Resolución de 15 de mayo de 2019, del rector, por la que se aprueba la convocatoria de la X Beca Mordida de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
[2019/5852]

BDNS (identif.): 459538.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

<http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans>

Primero. Beneficiarios

Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de forma individual o colectiva, de cualquier nacionalidad, sin límite de edad, y que hayan cursado cualquier asignatura de Grabado de la Facultad de Bellas Artes de Altea. En caso de presentarse como colectivo, deberán designar a un/a representante del mismo.

Segundo. Objeto

El objeto de la presente convocatoria que regula estas bases, fruto de la colaboración entre la Fundació Centro Internacional de la Estampa Contemporànea (CIEC), la Facultat de BBAA de Altea (UMH) y el Vicerectorado de Cultura y Extensió Universitària, es otorgar dos becas de producció de obra gràfica a estudiants para apoyar su formación académica y potenciar su producción artística.

Tercero. Bases reguladoras

http://registro.umh.es/files/2019/05/RE_2019_001_9559.pdf

Cuarto. Cuantía

2 bolsas de viaje de 500 €, una por cada una de las personas beneficiarias de la beca.

La Fundació CIEC otorgarà dos beques de matrícula (cobertura del 80 % del total de la matrícula del curso) para dos meses en el Programa de Formación de la Fundació CIEC, una por cada una de las personas beneficiarias de la beca.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día siguiente de la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV) y se cerrará el 21 de junio de 2019.

Elche, 15 de mayo de 2019.– El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.